

高知県公立大学法人高知工科大学 総合研究所

教員公募

- 1 公募人員 助教 1名
- 2 所属 高知工科大学 総合研究所
- 3 勤務地 (雇入れ直後) 高知工科大学 香美キャンパス (高知県香美市土佐山田町宮ノ口 185)
(変更の範囲) 変更なし
- 4 職務内容 (雇入れ直後) 古田守教授の指導の下で専ら研究に従事する。
(変更の範囲) 変更なし
- 5 研究分野 半導体材料・物性、トランジスタ応用
- 6 研究内容 古田 守教授(ナノテクノロジー研究センター)の研究プロジェクトに参加し、おもに「高性能酸化物薄膜半導体材料やそのトランジスタ応用に関する研究」に参画していただきます。プロジェクトでは、非晶質および多結晶酸化物薄膜材料、物性・構造評価、薄膜トランジスタ特性・信頼性評価といった酸化物半導体材料・デバイスに関する研究を担当いただきます。
- 7 応募資格 (1) 博士の学位を有する方、又は着任までに博士の学位取得見込みの方
(2) 半導体物性、電気特性・構造評価、トランジスタ作製プロセス(スパッタリング、CVD、フォトリソグラフィ、エッチング等)、などのバックグラウンドを持つ方
※上記の研究経験を持っていることが望ましいですが、必須ではありません。
- 8 着任時期 令和8年5月1日以降(応相談)
- 9 待遇等
任 期: 3年以内
※採用から2年目に実施する審査の結果、卓越した成果が継続して期待できると判断された場合は再任(2年以内)を認めます。それ以降、再任はありません。
※本学在籍中において本学の別公募への応募を妨げません
給 与: 年俸420万円、再任後年俸460万円
手 当: 宿舍手当30万円/年額、退職手当あり、その他手当なし、赴任旅費支給あり
個人研究費: 研究奨励費50万円/年額
雇用形態: 常勤、試用期間なし
勤務形態: 同意に基づき、専門業務型裁量労働制適用(みなし労働時間1日7時間45分)
裁量労働制を適用しない場合は、週5日8時30分～17時15分勤務(休憩1時間)
休 日: 土日、祝日法に基づく休日、12月29日～1月3日
保 険: 公立学校共済組合加入、雇用保険・労災保険制度加入
備 考: 科研費等、競争的外部資金の応募資格あり
- 10 提出書類(電子メール添付にて送付下さい。本公募の審査目的以外には使用いたしません)
 - (1) 履歴書(以下のURLから指定の様式をダウンロードして使用する事)
<https://www.kochi-tech.ac.jp/disclosure/corporate/post-4.html>
 - (2) 研究業績リスト(様式自由)(これまでの学術論文、国内・国際学会発表、外部資金獲得状況を含む)
 - (3) これまでの研究の概要(A4版1～2ページ程度)
 - (4) 採用後の研究・キャリア計画(A4版1～2ページ程度)
 - (5) 照会可能な方1名の氏名・所属・連絡先

- 11 選考 書類選考後、面接（オンライン含む）を実施します。
- 12 応募期限 令和8年1月30日（金） * 適任者の採用が決まり次第、募集を締め切ります。
- 13 書類提出先及び問い合わせ先
高知工科大学 総合研究所 教授 古田 守
E-mail: furuta.mamoru[at]kochi-tech.ac.jp（[at]を@に置き換えて下さい）